

(11)Publication number:

54-145386

(43)Date of publication of application: 13.11.1979

(51)Int.CI.

C09K 11/24 // H01J 29/20

(21)Application number: 53-053150

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

02.05.1978

(72)Inventor: TODA TAKAO

HOSOMI FUMIO FUKUDA YOJI NITTA KOJI

(54) PRODUCTION OF ZINC SILICATE PHOSPHOR

(57)Abstract:

PURPOSE: A mixture essentially consisting of zinc compound and silicic acid of specific diameter range is sintered and activated, thereby to provide a zinc silicate phosphor of large grain size with little scattering and great light transmissivity.

CONSTITUTION: Zinc compound (e.g. zinc oxide) and silicic acid of grain diameter 6 to $100\mu m$ are mixed in atomic ratio of 2:1.0 to 3.5. The mixture is added with Mn compound (e.g. manganese carbonate) as activator in atomic ratio of Zn to Mn being 1:0.005 to 0.05. The resulted mixture is added with water and mixed in wet, then fired at 1300° C for two hours and crushed. The firing and crushing are repeated 3 to 4 times so that zinc compound and silicic acid are completely reacted, synthesizing a nearly white and transparent large grain zinc silicate phosphor. such phosphor is coated on glass plate 21, providing a small number of scattering radiated light 22 by grains 23, and yielding effective light radiation 22.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54-145386

①Int. Cl.² C 09 K 11/24 // H 01 J 29/20 識別記号

⑤日本分類 13(9) C 114.2 99 F 6 庁内整理番号 7003-4H

④公開 昭和54年(1979)11月13日

7003—4H 7525—5 C

発明の数 1 審査請求 未請求

(全4 頁)

60 玤酸亜鉛螢光体の製造方法

②特 願 昭53-53150

②出 願 昭53(1978)5月2日

加発 明 者 任田隆夫

同

門真市大字門真1006番地 松下

雷器産業株式会社内

細見文雄

門真市大字門真1006番地 松下

電器産業株式会社内

70発 明 者 福田洋二

門真市大字門真1006番地 松下

電器産業株式会社内

同 新田恒治

門真市大字門真1006番地 松下

電器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門直市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 中尾敏男

. 外1名

明 細、 甚

1、発明の名称

珪馥亜鉛餐光体の製造方法

2、特許請求の範囲

(1) 亜鉛化合物および珪酸を主成分とする混合物を焼成、活性化することにより、珪酸亜鉛漿光体を合成するに際し、上記珪酸としてその粒径が6~100 μm のものを使用することを特徴とする
珪酸亜鉛漿光体の製造方法。

(2) 亜鉛化合物と珪酸とを、原子比で、亜鉛原子 2 K対して珪素原子を1.0 以上、3.5 未満の 割合で混合することを特徴とする特許請求の範囲 稿1項記載の珪酸亜鉛螢光体の製造方法。

(3) 亜鉛化合物として、酸化亜鉛,炭酸亜鉛,水酸化亜鉛,硫酸亜鉛,もしくは硫化亜鉛、または それらの2種以上を使用することを特徴とする特 許額求の範囲第1項または第2項記載の珪酸亜鉛 磁光体の製造方法。

(4) 括性剤であるマンガン化合物を原子比で亜鉛 原子1に対してマンガン原子 0.005以上,0.05

3、希明の詳細な説明

本発明は建設亜鉛炭光体の製造方法の製造方法 にかかり、特に光の数乱が少なく、透過性が大な る粒径の大きい建酸亜鉛ケ光体を製造するための 方法を提供するものである。

従来、珪酸亜鉛盤光体は、酸化亜鉛や炭酸亜鉛等の亜鉛化合物と珪酸酸粉末、および重量百分率での・1~5 多程度のMn を混合、焼成することにより、合成されている。このようにして合成された珪酸亜鉛盤光体は、その粒径が5 μm 以下であり、6 μm 以上の粒径を有する結晶粉末を合成す



特朗 昭54-145386(2)

このような微粉末 髪光体を、たとえば第1図に示すように、ガラス板11に20μmの厚さに流付し、流付面側から電子線または紫外線を照射した場合、放射された光12は、粒子13間で数回以上粉乱された後、ガラス板11に到達する。そのため、有効に放射光を取り出すことができない。

ることは困難であると考えられていた。

本発明による大粒径珪酸亜鉛管光体を使用し、 ガラス板21上に同様の強付を行なった場合、第 2図に示すように粒子23による放射光22の散 乱回数が少なく、有効に放射光22を即り出すこ とができる。第3図のようにメタルパック24の 反射を利用すると、反射効果と粒子23の光透過 性により、さらに明るさの増大が期待できる。

従来、珪酸亜鉛蟹光体は微粉末状のものしか合成することができず、本発明におけるような大粒子を合成すること、祖られた粒子による螢光膜の光放射効率が高いことについては全く知られていない。

発明者は大粒径を光体を使用することを試み、

E:

その合成法を検討した結果、透明に近い大粒径珪酸から出発して赦乱が少なく、光透過性の大なる大粒径建酸亜鉛酸光体の得られることを見出し形状のものも合成されている。 盤光体の焼成が洗むよび混合比を考えることにより、発光効率が従来のものに劣らないものが得られることはいうまでもないことである。 なお、 珪酸の粒径を本発明にないて8~100μm に限定したのは次の選出による。 粒径8μm より小さくなると、 前述のように 栄光体粒子による 数乱効果が大きいので好ましく ない。 粒径が100μm よりも大きくなると、 その流付が困難なため実用的でない。

以下、実施例をあげて、本発明の方法を詳述する。

対径が約20μm の駐酸2モルと酸化亜鉛2モル、 炭酸マンガンの・01 モル化水を加えて、ポールミルでよく選式混合した。 このとき、水化代えてメタノール・エタノール・アセトンなどを使用してもよい。混合物を乾燥させてから焼成した。

焼成条件としては、たとえば1300℃、2時間とした。この状態では未反応酸化亜鉛が残ないなり褐色に着色している。そのため、粉砕、なってはない。酸化亜鉛はないたのは、砂水のでは、白色、砂水できた。この場合では、白色、砂できた。この場合では、全球ないのでは、電子の中心部分が建酸のまま応応せずに残していたけれども、電子の中心部分に未反応とないたの、カっても、それによって影響を受けるようなととはなかった。

第4回は上述のようにして作ったが光体を走査 形電子服機簿で撮影した写真である。比較のため、 第4回にこれまで使用されている螢光体の電子照 機・写真を示す。両回を比較してみると明らかな ように、本発明の方法によれば非常に粒径の大き な速酸亜鉛を光体を得ることができる。

上記実施例では、亜鉛化合物として酸化亜鉛を 使用した場合について述べたが、それ以外に、炭 酸亜鉛や水酸化亜鉛・硫酸亜鉛・硫化亜鉛を使用 〉 しても同種の養光体を製造するととができる。また、 得られる珪酸亜鉛を光体の粒子の大きさは、 珪酸粒子の大きさによってのみ決定され、亜鉛化 合物粒子の大きさには影響されない。

亜鉛化合物と珪酸の混合比は、原子比で亜鉛原子 2 に対して珪素原子が 1 未満である場合、亜鉛化合物が未反応のまま残こり、それがマンガンと反応して褐色に着色し、発光強度が低下する。原子比で亜鉛原子 2 に対して珪素原子が 5・5以上である場合、合成される珪酸亜鉛の量が少なく、発光強度が低下する。したがって、混合比は、亜鉛原子 2 に対して珪素原子 1・C以上、3・5 未満が最適である。

. 珪酸亜鉛紫光体の合成時、焼成場度が1000tより低いと、合成に長時間を要し、あまり実際的でない。また、珪酸が容赦するような高温度では、所望の粒子径の珪酸亜鉛紫光体を合成することができないので、焼成風度は珪酸の溶酸温度より低くしなければならない。

実施例では活性剤として炭酸マンガンを使用し

BEST AVAILABLE COPY

特開 昭54-14 538 6 (3)

階級機管に比べて高い輝度のものを実現すること ができる。

4、図面の簡単な説明

第1 図および第2 図は破光体粒子径が異なると きの放射光の散乱状額の整異を説明するための図 である。第4 図は本発明の方法によって得られた 味酸亜鉛紫光体の一例を示す電子顕微鏡写真、第 9 図は従来の珪酸亜鉛 等光体の留子顕微鏡写真で ある。第6 図は本発明の方法によって得られた破 光体をガラス板上に塗布し、それにアルミバック した状類を示す図である。





つ1 ・・・・・ 放射光、23・・・・ 観光体粒子、24・・・・ アルミバックの 代理人の氏名 弁理士 中 属 敏 男 短か1名

質子線で励起させたところ、従来の徴粒子磁光体を使用して同じ条件で磁光膜を形成したときに比べて、60~100多の輝度の向上が認められた。 これは破光面としての光透過率が高いためと考え 51、 なを練管の磁光線形成に使用して、従来の

たが、これ以外に塩化マンガン,硫酸マンガン, 酸化マンガン,硝酸マンガン,弗化マンガン,臭

化マンガン,二酸化マンガン,水酸マンガン,な

らびに珪酸マンガン、さらには複数種の組合せを

使用しても、同様の効果が得られる。また、活性

剤を珪酸亜鉛漿光体合成時に亜鉛化合物および珪

酸とともに添加してから蟯成したが、珪酸亜鉛を

合成したのち活性剤を添加し、再焼成を行なって

もよい。活性剤であるマンガン化合物の身は、亜

・鉛原子1に対して、マンガン原子(,005 以上、

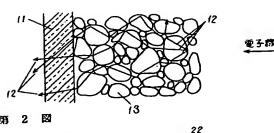
の特光体を、第6図に示すよりに、ガラス板21

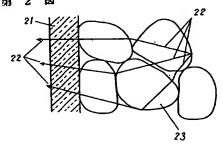
の表面に1 dl につき4 O m y の割合で流布し、そ の上にアルミバック24を形成して、3 O KV の

このようにして製造した粒子径が20μm 移壌

O.06未満の領域で高輝度のものが得られた。

第 1 図





第 3 図

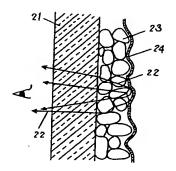


第 4 図



特開 昭54—145386(4)

第 5 🛭



(1) 基